МЕЖПОДЗОННОЕ РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ ПРИ КУЛОНОВСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

А. Н. Дрозд

Белорусский государственный университет, Минск

Перспективными источниками излучения в ИК-диапазоне являются квантово-каскадные лазеры - полупроводниковые источники когерентного излучения, лазерный переход в которых осуществляется между подзонами размерного квантования в пределах одной разрешенной зоны (зоны проводимости) полупроводника [1]. Особенности создания инверсии населенности в таких устройствах требуют детального изучения безизлучательных процессов (внутри- и межподзонных) в гетероструктурах. С увеличением длины волны межподзонных оптических переходов растет интенсивность процессов межподзонной релаксации носителей заряда, обусловленных их кулоновским взаимодействием.

При расчетах скоростей межподзонной релаксации часто прибегают к методам Монте-Карло [2, 3], которые требуют больших вычислительных затрат. В данной работе рассчитана скорость межподзонного электронэлектронного рассеяния в прямоугольных квантовых ямах в рамках борновского приближения и получена простая приближенная формула.

Матричный элемент кулоновского взаимодействия электронов при их рассеянии из состояния (i, Q_x ; j, Q_2) в состояние f, Q_3 ; m, Q_4) (в скобках указаны номера подзон и двухмерные волновые векторы соответствующих электронов в прямоугольной квантовой яме) с учетом того, что экранирование носителей при межподзонных переходах относительно слабо [3, 4], можно записать в виде

$$\sum_{\substack{2 \text{ v} \ Ff(Q) \\ \text{vijfm}}}^{2} \sum_{\substack{2 \text{ v} \ Ff(Q) \\ \text{ v} 2\text{sS}_{J} \ Q^{2}}}^{\%} \sum_{\substack{WQ, \ \#Q \neq Q_{3} \oplus Q_{4}}}^{2}$$
(1)

Здесь $Q = |Q_3 - Q|$, *е* - заряд электрона, s - диэлектрическая проницаемость среды, символ Кронекера 5 учитывает закон сохранения импульса, а *Ffin(Q)* - форм-фактор, определяемый интегралом перекрытия огибающих волновых функций электронов

Х

$$j(\mathcal{Q}) = |\phi f(ZI)\phi!(Z2) \wedge \mathcal{Q}h - Z2 \phi, (ZI)\phi j(Z2) dz i dz 2.$$
⁽²⁾

В симметричной яме симметрия волновых функций приводит к тому, что данный форм-фактор отличен от нуля только тогда, когда сумма индексов i, j, f и *m* четная.

Скорость электрон-электронного рассеяния запишем в борновском приближении

где $E(Q_n)$ - энергия электрона в n-ом состоянии, f(Q) - функция распределения /-го электрона по состояниям, S - нормировочная площадь, h - приведенная постоянная Планка, 5-функция учитывает закон сохранения энергии. Конечные состояния предполагаются незаполненными. В формуле (3) интегрирование по Q_4 уже произведено с учетом символа Кронекера. Здесь для простоты мы не рассматриваем спин электронов и не учитываем обменное взаимодействие.

Для разделения переменных в 5-функции использовалась замена Q + 1/2Q + Q₃. Кроме того, если предположить, что начальные импульсы электронов гораздо меньше переданного в результате рассеяния импульса, для скорости межподзонных переходов в бесконечно глубокой квантовой яме получим простую аналитическую формулу [5]:

$$\frac{Ry m_{27}}{n m_{02}} \tag{4}$$

Здесь Ry - ридберговская энергия, m_e - эффективная масса электрона в квантовой яме, $e_p = e/e_0$ - относительная диэлектрическая проницаемость среды, n_{2D} - двухмерная концентрация электронов в яме, d - толщина квантовой ямы, % - безразмерный числовой множитель, равный $X = 8 F_{jfm} (Q_0) j(i^2 + j^2 - f^2 - m^2)$. Заметим, что для получения формулы (4) даже неважен вид функций распределения носителей. Форм-фактор Fijf_m (Q₀) для бесконечно глубокой квантовой ямы находится аналитически. Так для перехода 2211 имеем

$$F-11 Q) = -\frac{2/3}{-----} - 0.166816.$$
(5)



Рис. 1. Зависимость обратного времени жизни электрона в бесконечно глубокой квантовой яме, связанного с электрон-электронным рассеянием для переходов, от толщины ямы *d* Сплошная кривая соответствует приближенной формуле (4). Точки соответствуют точному численному расчету

График, показанный на рис. 1, позволяет говорить о хорошем приближении, даваемом формулой (4). При построении графиков было учтено, что формула (4) дает электрон-электронных темп столкновений, но за один такой акт в нижнюю подзону переходит два электрона, следовательно, обратное время жизни электрона во второй подзоне т— $^{1} = 2 ^{M}/\Pi o \cdot B$ квантовой яме конечной глубины энергия перехода между подзонами становится меньше, чем в бесконечно глубокой яме той же толщины, что должно увеличивать скорость межподзонных переходов. С другой стороны, уменьше-

ние степени перекрытия волновых функций по сравнению с идеальной ямой способствует уменьшению скорости переходов. Взаимная компенсация этих двух механизмов приводит к тому, что приближенная формула (4) является хорошим приближением и для этого случая.

С ростом толщины ямы d расстояние между подзонами становится сравнимым с тепловой энергией kT, т. е. нарушается условие применимости полученной формулы, поэтому наблюдается расхождение кривых. При типичных толщинах ям (< 30 нм) ошибка не превышает 15 % при комнатной температуре, а с уменьшением температуры становится еще меньше. Такой точности расчета скорости рассеяния достаточно для оценки пороговых и мощностных характеристик лазерных излучателей на основе скоростных уравнений.

- 1 Faist J., Capasso F., Sivco D. et al. // Science. 1994. V. 264. P. 553-556.
- 2 Goodnick S. M., Lugli P. // Phys. Rev. B. 1988. Vol. 37. PP. 2578 2588.
- 3 Dur M., Goodnick S. M., Lugli P. Monte Carlo simulation of intersubband relaxation in wide, uniformly doped GaAs/Al_xGai_xAs quantum wells // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. P. 17794-17804.
- 4 Lee S.-C., Galbraith I. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. P. 15796-15805.
- 5 Дрозд А. Н. // Физика конденсированного состояния: Тез. докл. XII Республ. научн. конф. аспирантов, магистрантов и студентов. Гродно: ГрГУ, 2004. С. 33 35.